

Course guide

230570 - LASERS - Laser Systems and Applications

Last modified: 20/06/2023

Unit in charge: Barcelona School of Telecommunications Engineering
Teaching unit: 748 - FIS - Department of Physics.

Degree: MASTER'S DEGREE IN PHOTONICS (Syllabus 2013). (Optional subject).

Academic year: 2023 **ECTS Credits:** 3.0 **Languages:** English

LECTURER

Coordinating lecturer: Consultar aquí / See here:
<https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/responsables-assignatura>

Others: Consultar aquí / See here:
<https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/professorat-assignat-idioma>

DEGREE COMPETENCES TO WHICH THE SUBJECT CONTRIBUTES

Specific:

CE3. (ENG) Màster en Fotònica:

Conocer los fundamentos de la física del láser, los tipos de láser y sus principales aplicaciones

CE4. (ENG) Màster en Fotònica:

Demostrar que conoce los fundamentos de la formación de imagen, de la propagación de la luz a través de los diferentes medios y de la Óptica de Fourier.

CE7. (ENG) Màster en Fotònica:

Capacidad de entender la ingeniería óptica como una actividad económica y empresarial considerando, entre otros, aspectos sociales, éticos y de sostenibilidad

CE9. (ENG) Màster en Fotònica:

Capacidad para sintetizar y exponer los resultados de investigación en fotonica según los procedimientos y convenciones de las presentaciones científicas en inglés.

Generical:

CG1. (ENG) Màster en Fotònica:

Capacidad para proyectar, diseñar e implantar productos, procesos, servicios e instalaciones en algunos ámbitos de la fotónica como los relacionados con la ingeniería fotónica, la nanofotónica, la óptica cuántica, las telecomunicaciones y la biofotónica

CG2. (ENG) Màster en Fotònica:

Capacidad para la modelización, cálculo, simulación, desarrollo e implantación en centros de investigación, centros tecnológicos y empresas, particularmente en tareas de investigación, desarrollo e innovación en todos los ámbitos relacionados con la Fotónica.

CG4. (ENG) Màster en Fotònica:

Capacidad para entender el carácter generalista y multidisciplinario de la fotonica viendo su aplicación por ejemplo a la medicina, biología, energía, comunicaciones o la industria

Transversal:

1. EFFECTIVE USE OF INFORMATION RESOURCES: Managing the acquisition, structuring, analysis and display of data and information in the chosen area of specialisation and critically assessing the results obtained.
2. ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION: Being aware of and understanding how companies are organised and the principles that govern their activity, and being able to understand employment regulations and the relationships between planning, industrial and commercial strategies, quality and profit.
3. FOREIGN LANGUAGE: Achieving a level of spoken and written proficiency in a foreign language, preferably English, that meets the needs of the profession and the labour market.
5. TEAMWORK: Being able to work in an interdisciplinary team, whether as a member or as a leader, with the aim of contributing to projects pragmatically and responsibly and making commitments in view of the resources that are available.

Basic:

CB6. (ENG) Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7. (ENG) Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CB8. (ENG) Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicio.

CB10. (ENG) Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

TEACHING METHODOLOGY

- Lectures
- Activities:
- Visits to industry and academic laboratories.

LEARNING OBJECTIVES OF THE SUBJECT

The aim of this course is to provide the students a broad overview of the various laser systems currently being used in both scientific, industrial and biomedical fields. Specific attention is paid to cutting-edge applications.

STUDY LOAD

Type	Hours	Percentage
Self study	51,0	68.00
Hours large group	24,0	32.00

Total learning time: 75 h

CONTENTS

1. Laser systems for high power applications.

Description:

- 1.1 Description of laser systems. Laser light properties and brightness improvement systems. Light matter interaction
- 1.2 Macroprocessing of materials with lasers. Requirements for different processes: cut, welding, drilling, marking, surface treatment, rapid prototyping (3D printing and additive manufacturing).
- 1.3 Microprocessing of materials with lasers. Laser systems with minimal thermal charge (excimers and femtosecond lasers). Nonthermal ablation and micromanufacturing.

Full-or-part-time: 8h

Theory classes: 8h

2. Low-power laser systems for communications and information processing.

Description:

- 2.1.-Semiconductor laser physics.
- 2.2.-Types of semiconductor lasers and models.
- 2.3.-Applications in communications and information processing.

Full-or-part-time: 8h

Theory classes: 8h

3. Laser systems for biomedical applications

Description:

- 3.1.-Laser surgery
- 3.2.-Laser patterning in biomaterials
- 3.3.-Optogenetics
- 3.4.-Lab-on-a-chip devices

Full-or-part-time: 6h 30m

Theory classes: 6h 30m

ACTIVITIES

Hands-on training sessions on laser model simulations

Full-or-part-time: 2h 18m

Theory classes: 2h 18m

Visit to a company

Full-or-part-time: 1h 30m

Theory classes: 1h 30m



GRADING SYSTEM

- Oral presentation. The student will be able to chose a topic among a list proposed by the professors (40%).
- Exam (40%).
- Attending classes and lab/company visits (20%)

BIBLIOGRAPHY

Basic:

- Ohtsubo, J. Semiconductor Lasers: stability, instability and chaos [on line]. 3rd ed. Berlin ; New York: Springer, 2013 [Consultation: 21/05/2020]. Available on: <http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-30147-6>. ISBN 9783642301469.
- Liu, J.M. Photonics devices. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. ISBN 9780521551953.
- Rulliere, C. Femtosecond laser pulses : principles and experiments. 2nd ed. New York: Springer, 1998. ISBN 0387017690.
- Saleh, B.E.A.; Teich, M.C. Fundamentals of photonics. 2n. Hoboken: John Wiley & Sons, 2019. ISBN 9781119506874.
- Schaaf, P. Laser processing of materials. Dordrecht: Springer, 2010. ISBN 9783642132803.